

韩国MAK CTS等离子 超声波清洗

产品名称	韩国MAK CTS等离子 超声波清洗
公司名称	苏州欧尔森科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	韩国MAK:0-3000mm MU:99% 韩国:首尔
公司地址	苏州市高新区珠江路455号3号楼202
联系电话	15370193777 15370193777

产品详情

韩国MAK 等离子清洗Plasma 超声波清洗USC

Plasma USC

适用于半导体集成电路及微电子产业，LCD液晶、LED,OLED封装，PCB板制造，手机触摸屏，平板电脑玻璃盖板清洗活化，印制线路板行业，3C,半导体IC领域，硅胶、塑胶、聚合体领域，汽车电子行业，航空工业等。

Plasma 设备 电极 从小尺寸到 大尺寸可按照客户的需求定制。使用氮气和 不用氮气的 CDA

Plasma设备的优点在：1,氮气的消耗量是跟同行相比只用40% 却Plasma 清洁处理效果更好，

2,臭氧产生量低至不需要另外设置排气管，臭氧产生量只有竞争公司的1/100.

3,对产品无任何热损伤和 电损伤，
低温Plasma处理温度低，甚至基板上贴的保护膜都不会损伤。

4,Plasma设备体积尺寸小，重量轻，在已有的生产线上安装兼容性强。

1、印制线路板行业：高频板表面活化，多层板表面清洁、去钻污，软板、软硬结合板表面清洁、去钻污，软板补强前活化。

- 2、半导体IC领域：COB、COG、COF、ACF工艺，用于打线、焊接前的清洗
- 3、硅胶、塑胶、聚合物领域：硅胶、塑胶、聚合体的表面粗化、刻蚀、活化